(19)日本国特許庁 (JP)

×.

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-77593

(P2000-77593A)

(43)公開日 平成12年3月14日(2000.3.14)

(51) Int.Cl. ⁷		識別配号	ΡI			テーマコード(参考)
H01L	23/50		H01L	23/50	D	4 K 0 2 4
C 2 5 D	5/12		C 2 5 D	5/12		5 F O 6 7
	7/12			7/12		

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

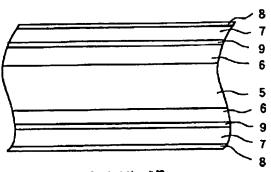
(21)出願番号	特顯平10-241457	(71)出顧人	000005120	
			日立電線株式会社	
(22)出顧日	平成10年8月27日(1998.8.27)		東京都千代田区大手町一丁目6番1号	
		(72)発明者	秋野 久則	
			茨城県土浦市木田余町3550番地 日立電線	
			株式会社システムマテリアル研究所内	
		(72)発明者	珍田 聡	
			茨城県土浦市木田佘町3550番地 日立電線	
			株式会社システムマテリアル研究所内	
		(74)代理人	100100240	
		,	弁理士 松本 孝	
			最終頁に続く	
		1		

(54) 【発明の名称】 半導体用リードフレーム

(57)【要約】

【課題】半導体用リードフレームの加熱後のはんだ付け 性、W/B性を優れたものにする。

【解決手段】 銅合金から成るリードフレーム基材5上の 全面にニッケルめっき膜6、パラジウムめっき膜7、金 フラッシュめっき膜8を形成するリードフレームにおい て、ニッケルめっき膜6とパラジウムめっき膜7の中間 にニッケル合金めっき膜9を形成し、4層構造めっきの 半導体用リードフレーム1とする。



6:N1めっき風 7:Pdめっき膜

8:Auフラッシュめっき膜

9:NI合金めっき疎

PAT-NO:

1 mg

JP02000077593A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000077593 A

TITLE: LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR

PUBN-DATE: March 14, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

<u>ÁKINO</u> HISANORI N/A

CHÍNDA, SATOSHI N/A

TOMOBE, MASAKATSU N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HITACHI CABLE LTD N/A

APPL-NO: JP10241457

APPL-DATE: August 27, 1998

INT-CL (IPC): H01L023/50, C25D005/12, C25D007/12

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a <u>lead</u> frame for semiconductor which is superior in solderability after heating and W/B properties.

SOLUTION: A lead frame having a nickel plating film 6, a palladium plating

5/25/05, EAST Version: 2.0.1.4

film 7 and a gold flash plating film 8 formed on the entire surface of a lead

frame basic material 5 of <u>copper</u> alloy is further provided with a <u>nickel</u> alloy

plating film between the <u>nickel plating film 6 and the palladium plating</u> film

 thus obtaining a four-layer structure plated <u>lead</u> frame for semiconductor.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

را میرا میرا